

2019年7月9日

シリコンウエーハ売上高、設備投資額、研究開発費、営業利益推移
(連結ベース)

(単位:百万円)

年度	I 売上高	対前年比	II 設備投資額	対前年比	II / I	III 研究開発費	対前年比	III / I	IV 営業利益	対前年比	IV / I
2010	782,903	128%	70,664	98%	9.0%	17,191	97%	2.2%	27,510	—	3.5%
2011	700,806	90%	63,227	89%	9.0%	25,943	151%	3.7%	17,494	64%	2.5%
2012	605,982	86%	43,657	69%	7.2%	24,000	93%	4.0%	24,397	139%	4.0%
2013	631,885	104%	33,735	77%	5.3%	26,509	110%	4.2%	34,164	140%	5.4%
2014	717,242	114%	38,912	115%	5.4%	24,873	94%	3.5%	49,373	145%	6.9%
2015	725,885	101%	51,495	132%	7.1%	23,718	95%	3.3%	71,086	144%	9.8%
2016	705,621	97%	50,290	98%	7.1%	23,409	99%	3.3%	70,009	98%	9.9%
2017	882,056	125%	84,926	169%	9.6%	23,752	101%	2.7%	187,449	268%	21.3%
2018	1,069,931	121%	166,812	196%	15.6%	23,915	101%	2.2%	332,704	177%	31.1%

(一般社団法人 新金属協会 シリコン部会)

- 注: 1. 売上高は、輸出を含むシリコン販売金額。下請け、外注に対する原料販売は含まない。
 2. 設備投資は、完成ベース。
 3. 研究開発費は、人件費を含む総額とする。
 研究設備投資をII、IIIいずれに計上するかは、各社の判断による。
 4. 年度は、各社の決算期毎の年度。
 5. 別会社による生産を行っている場合、I、II及びIIIとも、その総額とし、系列会社間の取引は含めない。
 6. 決算期変更により、2012年は、1社9か月決算及び2013年は、1社11か月決算の実績で集計した。
 7. 2016年は、企業買収の影響により1社2か月分のデータが欠如している。